



# ZENTNER

## MultiLine

für das automatische Waschen, Entschichten  
oder Entwickeln von Siebdruck-Schablonen



MultiLine W 250

## MultiLine

für das automatische Waschen, Entschichten,  
und Entwickeln von Siebdruck-Schablonen

Die MultiLine wurde für hohe Flexibilität  
und maximale Ausbaufähigkeit konstruiert.

Unterschiedliche Modifikationsmöglichkeiten erweitern den  
individuellen Nutzen.

Das geschlossene Kammersystem kann sowohl als Einzelanlage oder  
als Mehrkammersystem angelegt werden.

Das Mehrkammersystem kann mit Anordnung der Kammern nebeneinander  
oder als Inline Anlage mit Anordnung hintereinander erfolgen.

Immer gleichbleibende Module sorgen für ein hohe Qualitätsstandard

Alle Gehäuse sind aus hochwertigstem, rostfreiem Edelstahl 1.4301



clean solutions!



und mehr!  
entschichten  
waschen  
entwickeln  
beschichten

# MultiLine

für das automatische Waschen, Entschichten  
oder Entwickeln von Siebdruck-Schablonen

## Die MultiLine Optionen

**Solctec:** Siebwaschanlage mit 1-Tank oder optional 2-Tank System

**Varitec:** Siebentschichtungsanlage

**Aquatec:** Siebentwicklungsanlage

## Vorteile

- Maximale Flexibilität
- Nachträgliche Erweiterungen/Anpassungen beim Kunden vor Ort möglich
- Reduzierung der Lieferzeiten
- Kosteneinsparungen bei der Anlagenfertigung
- Hoher Qualitätsstandard aufgrund von standardisierten Modulen bei allen MultiLine Anlagen
- Einfacher in-house Transport von Einzelmodulen beim Kunden wenn Endmontage vor Ort
- Einfache Verpackung und Transport zum Kunden wenn Endmontage vor Ort (speziell bei Übersee Transporten)

ZENTNER Systems GmbH  
Dieselstraße16  
D-32791 Lage  
Fon: +49 52 32/6 99 90-0  
Fax: +49 52 32/6 99 90-20  
[www.zentner-systems.de](http://www.zentner-systems.de)  
[info@zentner-systems.de](mailto:info@zentner-systems.de)